

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第4区分

【発行日】平成21年2月19日(2009.2.19)

【公表番号】特表2008-527165(P2008-527165A)

【公表日】平成20年7月24日(2008.7.24)

【年通号数】公開・登録公報2008-029

【出願番号】特願2007-549481(P2007-549481)

【国際特許分類】

C 22B 11/00 (2006.01)

H 01M 4/88 (2006.01)

C 22B 7/00 (2006.01)

C 22B 3/04 (2006.01)

B 01J 38/60 (2006.01)

B 01J 38/00 (2006.01)

【F I】

C 22B 11/00 101

H 01M 4/88 Z

C 22B 7/00 C

C 22B 3/00 A

B 01J 38/60

B 01J 38/00 301E

【手続補正書】

【提出日】平成20年12月12日(2008.12.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ナノ構造化要素を含む、触媒で被覆された膜から白金属を回収する方法であつて、該触媒で被覆された膜を酸化性酸性溶液にさらす工程を含む方法。